

	発明名称(外国名)	権利者	登録番号(登録日)
登録特許	二次電池用正極材料、その製造方法、および二次電池(中国)	RITE 三井造船株式会社	ZL200480003336.8 (2012年1月4日)
	組換え型コリネ型細菌を用いるエタノールの製造方法	RITE	4927297 (2012年2月17日)
	二次電池用正極材料、二次電池用正極材料の製造方法、および二次電池(米国)	RITE 三井造船株式会社	8119285 (2012年2月21日)
	地熱発電方法並びにシステム	RITE 一般財団法人電力中央研究所	4972752 (2012年4月20日)
	成膜装置	RITE	4976070 (2012年4月20日)
	ガス分離膜およびその利用	RITE	4980014 (2012年4月27日)
	プラズマ反応器用電極	RITE ダイハツ工業株式会社	4980601 (2012年4月27日)
	モールド材およびモールド成型体	RITE パナソニック株式会社	4990170 (2012年5月11日)
	複合中空系膜の製造方法	RITE 株式会社クラレ	4991686 (2012年5月11日)
	二次電池用正極材料、その製造方法、および二次電池(米国)	RITE 三井造船株式会社	8178239 (2012年5月15日)
	酸とアルカリの製造方法	RITE 株式会社アストム	4992019 (2012年5月18日)
	コリネ型細菌形質転換体による高効率な有機化合物の製造方法	RITE	5000189 (2012年5月25日)
	二次電池用正極材料、その製造方法、および二次電池(香港)	RITE 三井造船株式会社	HK1091036 (2012年5月25日)
	SiCエピタキシャル基板の製造方法(ドイツ)	RITE 株式会社エコトロン	2196565 (2012年6月6日)
	二次電池用正極材料、二次電池用正極材料の製造方法、および二次電池(韓国)	RITE 三井造船株式会社	10-1156828 (2012年6月8日)
	高立体選択性L-スレオナルドラーゼ およびこれをコードする遺伝子	RITE 独立行政法人製品評価技術基盤機構	5028850 (2012年7月6日)
	イソプロパノール生産能を有するコリネ型細菌の形質転換体(米国)	RITE	8216820 (2012年7月10日)
	微生物を利用した老化防止剤、加硫促進剤または変性天然ゴムの製造方法(米国)	RITE 住友ゴム工業株式会社	8222011 (2012年7月17日)
	二次電池用正極材料、その製造方法、および二次電池(韓国)	RITE 三井造船株式会社	10-1169082 (2012年7月20日)
	ガス中の二酸化炭素を効率的に回収する方法(オーストラリア)	RITE	2008268116 (2012年8月2日)
	炭酸ガス中の不純物除去方法	RITE	5059063 (2012年8月10日)
	メタン分離方法、メタン分離装置及びメタン利用システム	RITE 大陽日酸株式会社	5061328 (2012年8月17日)
	ガスエンジンのガス供給装置及び該ガス供給装置をそなえたガスエンジン	RITE 三菱重工業株式会社	5073039 (2012年8月31日)
	L-アラビノース利用機能を有するコリネ型細菌形質転換体	RITE	5074131 (2012年8月31日)
	メタン分離方法、メタン分離装置及びメタン利用システム(中国)	RITE 大陽日酸株式会社	ZL200780011858.6 (2012年10月24日)
	SiCエピタキシャル基板及びその製造方法	RITE 株式会社エコトロン	5130468 (2012年11月16日)
	SiCエピタキシャル基板の製造方法(ドイツ)	RITE 株式会社エコトロン	2385159 (2012年11月28日)
	微生物の培養方法ならびに培養装置、生物的水素製造方法および燃料電池システム	RITE シャープ株式会社	5159710 (2012年12月24日)

	発明名称	出願人	公開番号(公開日)
公開特許	排ガス中の二酸化炭素を効率的に吸収及び回収する水溶液	RITE 新日鐵住金株式会社	WO2012/002394 (2012年1月5日)
	排ガス中の二酸化炭素を効率的に吸収及び回収する水溶液	RITE 新日鐵住金株式会社	2012-011309 (2012年1月19日)
	二酸化炭素の濃縮方法	RITE	WO2012/060229 (2012年5月10日)
	コリネ型細菌形質転換体及びそれを用いるアニリンの製造方法	RITE 住友ゴム工業株式会社	WO2012/090978 (2012年7月5日)
	二酸化炭素分離回収用固体吸収材並びに二酸化炭素の回収方法	RITE	2012-139622 (2012年7月26日)
	水素製造装置	RITE 大陽日酸株式会社 / 大阪瓦斯株式会社	2012-176879 (2012年9月13日)
	複合分離膜	RITE	2012-179514 (2012年9月20日)
	貯留物質の貯留装置および貯留方法	RITE 東京瓦斯株式会社	WO2012/133265 (2012年10月4日)
	架橋性アミン化合物、該化合物を用いた高分子膜及びその製造方法	RITE	WO2012/133737 (2012年10月4日)
	ガス分離複合膜	RITE	2012-192316 (2012年10月11日)
	貯留物質の貯留装置および貯留方法	RITE 東京瓦斯株式会社	2012-206103 (2012年10月25日)
	室温成形可能な生分解性ポリエステル及びその製造方法	RITE	2012-214599 (2012年11月8日)
	物体の体積変化計測方法	RITE ニュープレクス株式会社	2012-225744 (2012年11月15日)
	積層フィルム	RITE	2012-250494 (2012年12月20日)